· EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 57095834 PUBLICATION DATE : 14-06-82

APPLICATION DATE : 05-12-80 APPLICATION NUMBER : 55171806

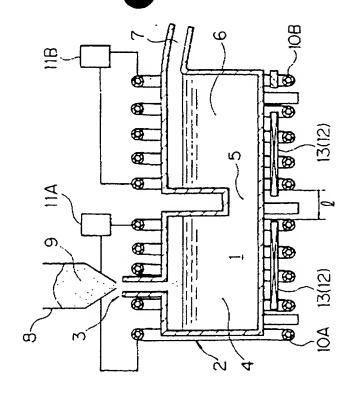
APPLICANT: NIPPON SHEET GLASS CO LTD;

INVENTOR: TACHIBANA MASAKIYO;

INT.CL. : C03B 5/02 // F27D 11/06 H05B 3/60

TITLE : MANUFACTURE OF GLASS BY HIGH

FREQUENCY INDUCTION HEATING



ABSTRACT :

 $\left\langle \cdot \right\rangle$

PURPOSE: To enhance the transparency and quality of glass by dividing a work coil for induction-heating glass in a container into a plurality of sections and by separately controlling the divided coils to divide molten glass into a higher temp. melting zone and a lower temp. refining zone in the flowing direction.

CONSTITUTION: Starting material glass 9 is introduced into a melting chamber 4 from the charge inlet 3 in a stationary state, and high frequency voltages are separately applied to work coils 10A, 10B enclosing a melting container 2 from oscillators 11A, 11B. Glass is melted at a high temp. such as about 1,350~ 1,500°C in the chamber 4, and molten glass flowing into a refining chamber 6 through a throat 5 is refined by holding at a temp. below the temp. of the chamber 4.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

| | • | • |
|--|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(P) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—95834

© Int. Cl.¹ C 03 B 5/02 # F 27 D 11/06 H 05 B 3/60 識別記号

庁内整理番号 7344-4G 7619-4K 7708--3K 發公開 昭和57年(1982)6月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

秘高周波誘導加熱によるガラス製造方法

②特 願 昭55--171806

②出 願 昭55(1980)12月5日

存発 明 者 山岸隆司

伊丹市南野飛田1006--25

炒発明 者 買手良一

西宮市仁川町2丁目1番21-41

0

強発 明 者 野口幸男

豊中市旭丘9番52-3

72分 明 者 橘正清

大阪市平野区流町3-12-16

贫出 願 人 日本板硝子株式会社

大阪市東区道修町4丁目8番地

多代 理 人 弁理士 大野精市

明 観 畫

/ 発明の名称

高周波誘導加熱によるガラス製造方法

2 特許納求の範囲

ガラス溶解容器をワークシイルで明み、このワークコイルに高周波電圧を印加して容器内のガラスを誘導加熱溶解する方法において、前起ワークコイルをガラスの説れ方向に複数セクションに外針分離して各セクションのワークコイルに供かする高周波エネルギーを個別に制御し、これによりお高周波エネルギーを個別に制御し、これによりな高周波の高端域とこれよりも低温の消費を生成させ、前記容器の一器のからガラス原料を建設的又は間けつ的に供給しつつ他類調からに最カラスを連現的又は間けつ的に取り出すようにした高周波携導加熱によるガラス製造方法。

よ 発明の辞相な説明

本発明は必透明,必品質が要求される光伝送外 ガラスや光学ガラスを連携的に型遊する方法に関 する。

- 一数にガラスを連続的に常能する方法として以下 に述べる方法を挙げることができる。
- (1) 間接加熱による方法:板ガラス線に代表されるような液体燃料あるいは気体燃料を燃焼させ、 ザラス及びガラス溶解容器を加熱する方法と低 抗発熱体に通難し、その総射熱でガラス及びガ ラス溶解容器を加熱する方法である。
- (2)
 在設置世による方法:これは一般に世気溶験 法と呼ばれているものでガラス般液中に敷けた 世線材を介して、商用周波数の電流を避ずると 健場体であるガラス融液内部でジュール熱によ る発熱が生じ、この熱によりガラスを連設的に 常融する方法である。

上制の方法に於て11の気体又は液体燃料を燃焼させる方法では燃料中に含まれる不純物による方 東及び燃焼ガス中に含まれる水分がガラス中に多 最に溶け込み、光吸収損失を増大させるため高透 関ガラスの溶剤には適さない。

(I)のうち抵抗発熱体を用いる方法では、発熱体 及びが材中に含まれる温移金属が炉内容開気中に

(/)

(2)

持備昭57- 95834 (2)

発散し、ガラスを汚染する。 忍移 金属の 汚染を検 度にさけなければならない 光伝 送 体ガラスの 製造 に 於て発熱体及び 炉体とガラス 市解容器の間に 行 英型のマップルを 設けて、 汚染に対する 工火も行 な われている。 ガラス 常解容器 として 行 英 ガラス を 用いれば容器 よりの 汚染は少なくする ことが か きるが、 石 英 ガラス の 優 食が 敵 しく、 短時間の の 路に 限られ 進続 常能は 閉盤である。 また、 ガラス 溶解容器として 白 金の 容器を 使 用 すれば 消失 を 明 ば 中に 含まれる 選移 金属に より ガラス は 汚染 さ 収 もし、 比つ白 金 白 身 も ガラス 中に 常け 込み 光 吸 損失 を 増大 させる。

②に関しては連続密数法としては非常に存効な 方法である。しかし、貫極材を直接ガラスに挿人 するため当該電極材より多数の不純物がガラス中 に能人し、ガラスがひどく汚染されるため高透明 ガラスの溶験には違さない。

般近開発された方法として(5)気和合成鉄がある。 代表的な気相合成歩として V. A. D (VAPCR AXIAL DEPOSITION) 法を挙げることができる。当該方法

(3)

通常、高周波誘導加熱と呼ばれている方法は、 常解すべき物質により適正な交番組織をワークコイルに通じる必要がある。これは被加熱物質の固 有抵抗と関係している。例えば金縄の常常には数 十一数百 KH2、ガラスの溶解には数 MH2の周波数 が遂ばれる。

高規改誘導加無の利点はガラス融液自身が発熱するため、ガラス溶解容器を十分冷却することが可能となり、故容器の及食を即似し、不純物の能人を助ぐことができる点にあり、品透明ガラス、特に光伝送体ガラスの溶解に応用されている。

従来の高陽波を利用したガラスの常解方法では、まずガラス溶解容器にガラス原料を入れ、 設容器 底あるいは朗歇にブラファイトブロック等のサセ アクを設置し、これに高周波を印配するとサセブ タが発熱する。この熱により設容器内のガラス原 料が加熱され次第にガラスと彼が形成される。あ る段度ガラス般波が形成されるとガラス自身が十 分の発熱器を持つ様になるので、サセブラを除去 してもガラスの温度は十分高く保持することがで は大別すれば(1)の間接加熱による方法に含まれるが、溶験容器を用いない点に特殊がある。当該方法はガラス取料として低沸点の SLOL₄ や GeOl₄ 等の単化物を高磁で火炎地水分解を行ない、当該反応で得られたススを存炭維等のメーゲットに推翻させ一旦プリフォームを形成し、次に加熱処理して高透明光伝送体を連続的に製造する方法である。

しかし、当該方法は所謂シリカ系ファイバに適 する関連方法である。この方法では多成分系ガラスの関連は難しいとされ、島肥折事業の光伝送体 等を得ることが不可能と考えられている。また、 惟相物の収率、集積限度とも低く、萬価格になる。

近年、高透明ガラスの脊軽に高周波誘導加熱が 応用されている。

高階放誘導加熱の原理はワークコイルに高層波交 常電流を前じると、コイル内の被加無物(電導体) 自身に創電力が発生し、誘導電流が流れる。この 電流をうず観流と呼び発熱はこのうず電流損によって生じる。

(4)

t Za

次いで般容器の後食を防ぐため数容器外部より 治却を行なう。この後ガラス原料をガラス般被上 に投入し、数容器の約ま割がガラス酸液で液たされるをガラス原料の投入が続けられる。この後は ガラス般液中に含まれる未溶解原料の構被及び脱 他と均割化のため一定時期加熱される。しかる後 ガラス般液の温度を下げ、結性が絶 10⁵ ポアズ にてガラス表面よりガラス機を引上げている。ま た、別の方法ではガラス機種を翻塑に流し込み、 徐冷後切断,研磨を行ない所望の形状のガラスを 切ている。

一般に実用的な常胞ガラス製品を得る上で番幣、 消産、腐皮調整の段階が不可欠であり、上記した 従来のバッチシステムによる高周波騰運用熱では 時間的経過で上記各段跡に適した温度健康をガラ スに与えている。

このため不必要な工程を含んだり、製品の歩留り も悪く生産性も低いという問題があった。

本発明の主な目的は、高透明、高品質のガラス

時間昭57- 95834 (3)

を多数はつ機能に進続製造する方法を提供することである。

本発明の他の目的は、高湖波涛涛原熱を用いて 溶散ガラスを連続的に加速する方法を提供することである。

すなわち、本角明はガラス形解容器をワークコイルで明み、このワークコイルに高層波進圧を削加して容器内のガラスを誘導加熱溶解する方法に複数セクションに分割分離して各セクションに分割分離して各セクションに分割分離して各セクションに分割分離して各セクションに分割分離して各セクションに対論する高周波エネルギーを固別によりガラス中に高度の形容線とこれはりも低温の複なを生成で又は開けつ的に似めらがラス原料を連続的又は開けつ的に似めらがラス原料を連続的又は開けつ的に似める。

本見明において隣接するワークコイル間の間隔 の選定は重要な要素である。

すなわち、ガラス溶解に適した高い周波数数MHZ) になるとそれぞれのワークコイル同士が相互に干

(1)

触ガラスに比べて比較抗が著しく大で用つ高耐能性の材質例えば有英からなる容器であり、容器とは天井部に似料投入口まをもつ常解者をと、この溶解室をと区回されており底部でスロートをを近して連通する資産室をを有し、耐湿室中の関係には溶験ガラス取出口りが設けてある。

また、投入口3の上方にはホッパー8があってその内配に効本原料、被体原料、ガラスカレットを 適宜混合して所定成分に朝修したガラス原料 9 が 貯蔵してある。

また、容器 / の必解室 4 と荷度室 6 をそれぞれ凹 ひ 灯く 二つの セクションに 7 ークコイル / 0 A・/ 0 B が前述した所足の間隔上をおき中心結解を共通 に して 数けであり、 これらの 7 ークコイル / 0 A および / 0 B はそれぞれ別似の高温波発吸機 / / A・ / / B に接続されている。

ワークコイル 10 A・10 B は 例えば 解信で 構成して 智内に 冷却水を通す。

上記袋優でガラスを冷解する場合、当初容器 / の唯職とワークコイル / OA・/ OBとの間にグラファ

沙し合い、上記問傷が不適当なときはコイル間で スパークを起したり、寄生場動が発生し発促機を 相似することにもなる。

また、コイルから発生する田界により近限する他コイルに終起電流が発生し印用地圧が大声く変 動する。

このため印加祉圧の制御ができなくなる。

本発明者らは、実験検制を扱わた結果、コイル間距離よを 40 mm 以上好ましくは 50 mm 以上とること及び発展機 A 及び B の 発機消放数の 点を50 KH2 以上好ましくは 100 KH2 以上にすることにより 複数のコイルを解接して使用できることを見い出し、また発展周波数が間一のときはコイル間距離を 70mm 以上解まことにより相互干渉による影響を実用的に 無視できる程度を確認できることも見い出すに至った。

本苑明はこの知見に基づき完成したものである。 以下、本発明を図面に示した実施例につき辞制 に説明する。

第 / 図において、 / は溶融ガラス , 2 は高品席

(8)

イトブロック等からなるサセブタリスを介作させ、この状態でガラス収料タを投入口3を通じて常保電や内に移入し、ワークコイル 10A・10mに発爆器 11A・11Bで高州被電圧を印加する。

これによりサセブタ 12 が誘導加熱され、容器 1 内の ガラス 収料がサセブタ 12 の 燃射 然により次 第に ガラス化しガラス 融液となる。

ある程度の ガラス 胎液が生成された 段階で サセブタ / 2 を除去し、代りに 冷却接収 / 3 を設取して容器 / の底壁及び側壁を冷却し高濃 ガラス 胎液による優 食から 保護する。

なお、冷却数以 / 3 を設設してもガラス厳密は自 己発熱しているため内方では高温に保持されてい る。

ガラス 敬敬が容器 / の内容相の # 個程度になるまで ガラス 原料 9 の 数人を行ない、 その後は 型度的 又は間けつ的に原料を 数人 しつつ 取出し口 2 から 解験 ガラスを 4 ーパーフローの形で 連続的又は間 けつ的に取出す。

定格状態においては、府那宝4内で /350~/500

(9)

排開昭57- 95834 (4)

で程度の高温でガラスの根溶解を行ない、スロート 5 を通して流れ込む消度室 6 内の溶性ガラスを溶解室 4 におけるよりもより低温度、一例として/200~/250℃ 前後に保持してここで肥裕、均質化を行なう。

取り出された溶融ガラスは例えば機状に成形され、 配折率分布型レンズあるいはファイバー製造用母 材として使用される。

第2 関に本発明を実施するための他の炎度例を まま、

本例は常知家 4 内のガラスを加熱するワークコイル 10 A と 神 在窓 6 内のガラスを加熱するワークコイル 10 B をそれぞれ 粒 線を飛鹿にして 数型し、 見つ確 産窓 6 の上方を開放した 構造として 消 在家 6 内の 常解 ガラスを連続的に 引き上げることに よって ガラス 様 1 A を直接 型 硬 成 形するようにした 方法である。

第3図は本発明のさらに他の実施例を示し、本 例はガラス溶解容器2を、原料投入口3、溶解家 4、スロート5、滑産業4、ノズル 15、溶散ガ

(II)

定常的な消費ソーンを化成させる。

そして容器 2 から取り出される ガラス中に 含まれる欠点の秘獄に応じて中間の ワークコイル 10 c に印加する高周波乱力を割築して溶解ソーンある いは液型ソーンの範囲を拡張する。

例えばガラス原料投入量及び取出し溶酸ガラス量を次都に効加させていくとガラス中に非常解物が 検出されるようになる。このような場合はワーク コイル / 0 c を高温度配に制御して溶解ソーンを 拡大して未溶解物の損失を促進させる。

また、 芯が残存する場合は、 泡の大きさが Q / m m ないし 数 m n 脱度であれば上記と同じく 落温の n n 解ソーンを拡張する方向に ワークコイル/ O c を 制 徴することが好ましく、 数 t クロン ないし 数十 t クロンの 数小 泡であれば 清醒 ソーンを拡張するように 温度制御することが望ましい。

尖迹网 /

第 / 図に示した姿像において、容器 2 として石 英ガラス製の溶融ガラス容量が剃 6 Kg の 大きさ のものを使用し、ワークコイル / 0 A, / 0 B として ラス取出口?が中心輪離を共通として上方から下方に脳次設けられた緩照物理とし、上方から投入したガラス原料?を主要のリークコイルノのA、 福陽波発機機 1/x で 誘 運 加熱して 市解電 9 内で 間路所し、下段のワークコイルノの3 と発援機 1/2 により 各触ガラスを消費室 4 内で上段 とりも低温度に誘導 原熱して脱過消費を行ない、リングにークーノ4 で 温度制御される 2 ズルノ 3 を通じてがラスロンドノ A としてまたは流動状態のまま 8 触ガラスが取り出される。

第4 的に示した例は、容器よに常務案、内設室の区域を設けず、溶散ガラスの液面位置からノズル /5 の人口まで同一径の協強とし、3 つの高周波発振機 / / A、/ / B・/ / Cによってそれぞれ独立に翻御されるワークコイル / O A、/ O B、 年 を担任に適任間 M 3 1、3 2 をおいて直列に教唆した装置である。

上記波似により、破上数のワークコイル10Aで溶 触ガラスノ中に定常的な溶解ソーンを生成させ、 数下数のワークコイル10Bで上記よりも低温度の

外径 8 mm の 駅 パイ アを内径 150mm のコイル状に 登倒したものを使用し、両コイルの間隔上を 6.0 mm に 数定した。

ガラス原料として二酸化能素、硝酸ナトリウム、酸化調素、炭酸カルシウム、酸化ジルコニウム及び耐砂耐として三二酸化アンチモンを使用し、溶解室川陽周波発展機 // A の発展周波数を400kH2、陽極電圧(Rp)を 4.0 kV 、陽極電流 (Ip)を 4.4 kとし、消費室川発振機 // Bの発展周波数を395 uH2、 Bpを 4.7 kV 、Ipを 3.0 A として連続常
歴を行なった。

放入品はガラス飲質で 20g/min を投入し、この 配に見合う層を取出し口 7 から流し出しブラファイト製のモールドに流し込んだ。得られたガラス 塊を切断、研磨後、内臓、光学節微變及び 31 o K o レーザーでガラスの欠点を調べたが、池・駅車、 未溶解及び 異物等の欠点はなかった。また、ガラ スの一部を二重るつぼ接で練引きし、透過損失を 関定した特別、波長が 25 3 Aに戻ける光吸収損失 は 7.5 a B/Km であり、バッチシステムと比較する

時開昭57- 95834 (5)

と Q S a B/Km 低い低となった。この原因は飛殺浴 能では手作業がなくなったことにより外部よりの 背象がなくなったことによると考えられる。 毎 飯郎 2

第2図の複数において、発展例 / / Aの発展周波数を 400 MH2、発展機 / / Bの発展周波数を 3.7 0 MH2、成コイル間距離 4 を 4 5 mm とし、石灰製の容器 2 を用いて ガラス原料は二酸化锌素、硝酸 ナトリウム、酸化研集、炭酸カルシウム、硝酸ベリウム及び消費剤として亜砒酸を使用し、発展機 / / Aの B p を 4.5 KV、1 p を 4.2 A 。発展機 / / B は ヒ p を 4.5 KV、1 p を 2.9 A で連続溶散を行なった。

パッチ投入量はガラス換算で / フェ/min を 数人し、この最に見合う 量を消産部の ガラス自由表面より ガラスロッドの形で 型続的に 引上げた。 引上げたロッド中には実施例 / と同様の検査を行ったが欠点はなかった。

二重るつぼ法で検引きしたファイバーの先担失は 0834で82 45/Kmであった。

(15)

一方、パッチ投入最をガラス機算で 30g/min とし頃上の条件で連収溶融したところ、/0~40 M 程度の未溶解物がガラスロッド/ m 当り 3 ~ 5 ケ 免見された。また、30~60 M の 恋がロッド/ m 当り 0 ~ 2 ヶ存在した。

なお、パッチ投入量をガラス換算で 2.2 g/min の 投入速度で得られたガラスロッドを再溶除しブラ スチッククラッドを被覆したファイバーに形成し、 放長が Q83 μの 光損失を初定したところ 5 4 4 B/Km の 値が得られた。

爽應例 4

第4回に示した製度において免疫機 //Aの場故 数を 430 UH2 , // Dを 350 MH2 , // Cを 395 UH2 , コイル間距離は 1 1 を 50 mm , 1 2 を 7 0 mm とした。

カレットの使用級 (敷別のみ) ガラス原料及び類合調合は実施例3と全く同じものである。

ガラス省解容器は石英ガラスである。

免 当因 // Aの Ep は & S KV, tp は 4 8 A.免 味機 //Cの Ep は & 2 KV, lpは 4 4 A, 免 試機 //Bの 尖強例3

第3図の後段において、角振機 // 4の周波多を 350世2、 // 8 の 周波数を 430 kH2、コイル間 距離3 を 50 a e とした。

本実施例では、予じめ出意した高透明カレット を容器成より 50mm の高さ洛光型し、その主にバッチを投入した。

ガラス原料は二酸化粧去、炭酸ナトリウム、酸化 開業、酸化亜鉛、水酸化アルミニウム、温度剤と しては亜砒酸を使用した。

ガラス溶解容器は 石灰ガラスを用い、底部のノス み先週已よりガラスロッドを引出した。

発援機 //Aの Ep は 65 KV, Ip は 48 A 。発援 機 //B の Ep は 55 KV, Ip は 35 A で 高能を 行なった。

パッチ投入機はガラス換算で 2.2 g/min の 投入避 度で行ない、この世に見合う 飲をノズル 先輩より 引出した。

引用したロッド中には実施例!と同様の検査を行なったが火点は全くなかった。

(/6)

Eptissky, Iptise Aで連続溶験を行なった。 パッチ投入地はガラス投算で 30g/min で行なっ たが、初られたガラスロッド中に欠点は全く無かった。

4. 図面の面単な説明

第7図は本意明の一実施例を示す凝断而図、第2図は本意明の他の実施例を示す凝断研図、第3 図は本意明のさらに他の実施例を示す級断研図、 第4図は本意明のさらに他の実施例を示す級断研図、 第4図は本意明のさらに他の実施例を示す級断研 図である。

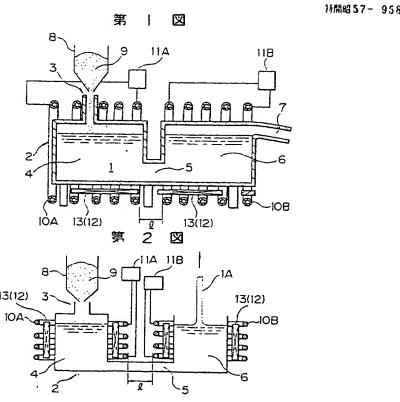
/2 サセブタ /3 冷型協盟

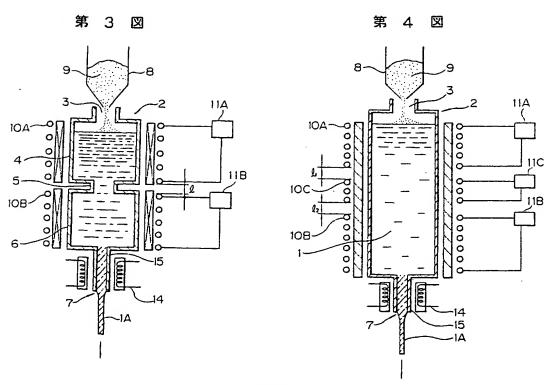
特推出的人 自本版明子株式会社 代理人 亦則 : 大 斯 裕 市

图

(17)

持開昭57- 95834 (6)





MANUFACTURE OF GLASS BY HIGH FREQUENCY INDUCTION HEATING

1) 57-95834 (A)

(43) 14.6.1982 (19) JP

) Appl. No. 55-171806

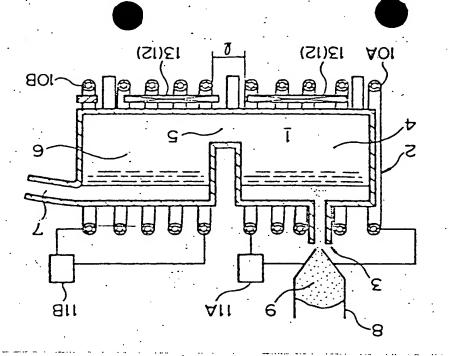
(22) 5.12.1980

) NIHON ITA GLASS K.K. - (72) TAKASHI YAMAGISHI(3)

(51) Int. Cl³. C03B5/02//F27D11/06,H05B3/60

coil for induction-heating glass in a container into a plurality of sections and by CONSTITUTION: Starting material glass 9 is introduced into a melting chamber PURPOSE: To enhance the transparency and quality of glass by dividing a work separately controlling the divided coils to divide molten glass into a higher temp melting zone and a lower temp. refining zone in the flowing direction.

separately applied to work coils 10A, 10B enclosing a melting container 2 from oscillators 11A, 11B. Glass is melted at a high temp. such as about 1,350~ ,500°C in the chamber 4, and molten glass flowing into a refining chamber 6 through a throat 5 is refined by holding at a temp, below the temp, of the 4 from the charge inlet 3 in a stationary state, and high frequency voltages are



LEGENDE zu den Bibliographiedaten

(54) Titel der Patentanmeldung

(11) Nummer der JP-A2 Veröffentlichung

(21) Aktenzeichen der JP-Anmeldung

(43) Veröffentlichungstag

(22) Anmeldetag in Japan

(71) Anmelder (72) Erfinder

(52) Japanische Patentklassifikation (51) Internationale Patentklassifikation

| | | , | |
|--|--|---|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |